

SEMICON JAPAN のサステナビリティ・サミットへの登壇について

国内半導体産業の中心組織である SEMI ジャパン様のご依頼により、SEMICON JAPAN (<https://www.semiconjapan.org/jp>) サステナビリティ・サミット - PFAS - に 12 月 13 日午後に登壇します。

下記 URL をご確認ください。

<https://semi.eventos.tokyo/web/portal/609/event/11724/module/booth/293998/253347>

PFAS 対策技術コンソーシアムからは下記三件の講演予定です。

・ペルおよびポリフルオロアルキル化合物の測定技術の研究動向
産業技術総合研究所 谷保佐知

・PFAS Geopolitics
産業技術総合研究所 山下信義

・先端 PFAS 類(フッ素ポリマー等)の分解技術
神奈川大学 堀久男 教授

これらの講義は、午前中の「PFAS 対策技術コンソーシアム国際講演会」の下記講義のパート 2 となります。

9:00-9:30 「PFAS 対策技術の地政学 - 欧州 PFAS 対策技術現地見学会報告」山下信義

9:30-10:00 「PFAS の最新測定技術開発と国際標準化動向」谷保佐知

10:00-10:30 「‘生きている’産業用 PFAS 類の分解・無機化反応の開発」堀久男

本件に関するお問い合わせは、SEMICON JAPAN 事務局へお願いします。